31 of 49 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1986, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

61292786

December 23, 1986

FINGERPRINT SENSOR

INVENTOR: EGUCHI SHIN; IGAKI SEIGO; YAHAGI HIRONORI; YAMAGISHI FUMIO; IKEDA

HIROYUKI; INAGAKI YUSHI

APPL-NO: 60134637

FILED-DATE: June 20, 1985

ASSIGNEE-AT-ISSUE: FUJITSU LTD

PUB-TYPE: December 23, 1986 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC ADDL CL: G 06K009#0

CORE TERMS: pickup, coincidence, fingerprint, photodiodes, detecting, detected

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To improve the image resolution of a fingerprint sensor with the image pickup of only a limited area by detecting the difference between the center position of a subject image and that of an image pickup element and obtaining coincidence between both center positions by means of an XY stage.

CONSTITUTION: The fingerprint image of a subject 1 set closely to a transparent flat plate 21 is led to the outside through a hologram diffraction gratings 31 and 41 and photographed by an image pickup element 32 and at the same time detected by a quartered photodetector 42 consisting of four photodiodes. A position detecting circuit 43 performs comparison among the output voltages of those photodiodes and measures the distance between the center of the subject 1 and that of a contact surface 2. Then a stage control circuit 52 drives an XY stage 51 in the XY direction so as to secure coincidence between the center of the element 32 set on the stage 51 and the center of the subject 1 detected by the detector 42.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開.

⑫公開特許公報(A)

昭61-292786

⑤Int Cl.¹

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)12月23日

G 06 K 9/

9/32 9/00

8419-5B A-8320-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

匈発明の名称 指紋センサ

②特 願 昭60-134637

②出 願 昭60(1985)6月20日

| ⑫発 | 明 | 者 | 江口 | 1 | 伸 | 川崎市中原区上小田中1015番地 | 富士通株式会社内 |
|-----|---|---|-----|------|----|------------------|----------|
| ⑫発 | 明 | 者 | 井 垣 | 誠 | 吾 | 川崎市中原区上小田中1015番地 | 富士通株式会社内 |
| 仞発 | 明 | 者 | 矢 作 | 裕 | 紀 | 川崎市中原区上小田中1015番地 | 富士通株式会社内 |
| ⑫発 | 明 | 者 | 山岸 | 文 | 雄 | 川崎市中原区上小田中1015番地 | 富士通株式会社内 |
| ⑫発 | 眀 | 者 | 池一田 | 弘 | 之 | 川崎市中原区上小田中1015番地 | 富士通株式会社内 |
| 仞発 | 明 | 者 | 稲 垣 | 雄 | 史 | 川崎市中原区上小田中1015番地 | 富士通株式会社内 |
| 创出 | 顋 | 人 | 富士通 | 1株式会 | 社 | 川崎市中原区上小田中1015番地 | |
| MH: | 理 | A | 弁理士 | 松岡 宏 | 四郎 | | |

明 細 曹

1. 発明の名称

指紋センサ

2. 特許請求の範囲

被検体 (1)を密着させ且つ反射光を伝播する透明平板(21)、および該透明平板を介して該被検体を照射する光源(22)を具えた指紋入力部 (2)と、

透明平板(21)に密着させた該被検体(1)の指紋像を該透明平板から外部に導出する光学素子(31)、および外部に導出された該指紋像を撮影する撮像素子(32)を具えた指紋撮像部(3)と、

透明平板(21)に密着させた該被検体(1)の像を 該透明平板から外部に導出する光学素子(41)、外 部に導出された該被検体の像を検知する4分割光 検知器(42)、および該4分割光検知器の出力信号 から該被検体の像の中心位置を検出する位置検出 回路(43)を具えた位置検出部(4)と、

該摄像素子を積載する X Y ステージ(51)、および該位置検出回路(43)の出力信号により該 X Y ス

テージを移動せしめ、該被検体の像と該摄像業子の中心位置を合致させる、ステージ制御回路(52) を具えた摄像素子移動部(5)とを設けてなること を特徴とする指紋センサ。

3. 発明の詳細な説明

(概要

個人を照合・識別する指紋センサにおいて被検体と協像案子との位置合わせを行い、摄像パターンの分解能を改善し装置を高性能化すると共に照合時間を短縮させたものである。

(産業上の利用分野)

本発明は個人照合システムに係り、特に装置を 高性能化すると共に照合時間を短縮させる全反射 フィルタリング型指紋センサに関する。

情報化社会の進展に伴い情報処理システムの機 密保持に関する諸技術が発達してきている。例え ばコンピュータルームへの入室管理に紛失や盗難 の可能性の多い従来の!Dカードに代わって、各 個人の指紋等を予め登録しておき入室時に照合する個人照合システムが導入され始めている。しか し特に重要な設備を対象としているため一層高性 能化した装置の開発が望まれている。

〔従来の技術〕

第6図は従来の全反射フィルタリング型指紋センサを示す原理図である。

図において指紋センサは被検体1を密着させ且つ反射光を伝播する透明平板21、および該透明平板を介して該被検体を照射する光源22を具えた指紋入力部2と、透明平板21から外部に導出する光学業子例えばホログラム回折格子31と、外部に導出された該指紋像を撮影する過像業子32を具えた指紋撮像部3とで構成されている。

透明平板21に適宜な押圧力で被検体(指)1を 密着させても被検体には指紋等の凹凸があり、そ の凸部11は直接透明平板21に当接するが凹部12は 空気層を介して透明平板21に当接する。

個人照合システムにおいて指紋等の被検部 1 A は数mm角程度の広さがあれば十分である。しかるに従来の指紋センサにおける被検体の当接面 2 A は第 2 図に示す如く、被検体の大きさに対する許容度や当接位置のずれ等を考慮して該所要広さであり、その画像処理は前記当接面の全域にわたり実施している。

そのために前記広領域について微細なパターンを識別しようとすると、装置が高価になったり分解能の確保が困難になったりするという問題があった。

(問題点を解決するための手段)

第1図は本発明の基本構成を示すプロック図である。

上記問題点は第1図に示す被検体1を密着させ 且つ反射光を伝播する透明平板21、および透明平 板を介して被検体を照射する光源22を具えた指紋 入力部2と、透明平板21に密着させた被検体1の 光源22から透明平板21を透過し凹部12に到達した光は凹部12で散乱し、透明平板21に再入射した 後スネルの法則により透明平板21の下方の空気層 に出射する。

ホログラム回折格子31によって外部に導出された像は凸部11を表す像即ち指紋像であり、摄像素子32によって外部に導出された像を摄影し出力電圧を装置に入力することによって指紋像を検出することができる。

(発明が解決しようとする問題点)

第2図は従来の指紋センサにおける問題点を示す図である。

(作用)

第1図において位置検出部4によって被検体の 像の中心位置と摄像素子の中心位置との差を検出 し、XYステージ51とステージ制御回路52によっ て被検体の像の中心位置と摄像素子の中心位置と

The state of the second state of

を合致させることにより、必要とする機像領域に 比べ被検体1の当接面が十分に広くても、該当接 面の全面にわたり摄像せず必要とする限定領域に ついてのみ撮影すればよいため、摄像の分解能を 容易に向上させることが可能になると共に照合に 要する時間を短縮させることができる。

(実施例)

以下添付図により本発明の実施例について説明 する。第3図は本発明の一実施例を示すプロック 図、第4図は4分割光検知器を示す図、第5図は 本発明の指紋センサによる指紋像の例であり、全 図を通し同じ対象物は同一記号で表している。

第3図に示す本発明になる指紋センサと第6図 に示す従来の指紋センサとの相違点は、本発明に なる指紋センサが指紋入力部2および指紋摄像部 3の他に、位置検出部4および提像素子移動部5 を具えていることにある。

第3図において透明平板21に密着させた被検体 の指紋像は透明平板21の内部を伝播し、透明平板 21の両端に配設された光学素子例えばホログラム 回折格子31または41を通して外部に導出される。 ホログラム回折格子31を通して外部に導出された 指紋像は摄像素子32によって撮影され、ホログラ ム回折格子41を通して外部に導出された指紋像は 4分割光検知器42によって検知される。

4分割光検知器42は第4図に示す如く4個のフ ォトダイオード44からなり、4分割された被検体 当接面2Aにおいて反射された光をそれぞれ対応 するフォトダイオード44によって検出するように 構成されている。例えば被検部1Aを当接面2A の中心に当接させると当接面の各象限において反 射される光量は略等しく、4個のフォトダイオー ド44からそれぞれ出力される出力電圧も等しくな る。しかし被検部1Aが当接面2Aの中心から外 れるとそれぞれの象限において反射される光量が 異なり、それに対応してフォトダイオード44の出 力電圧に差が生じる。

位置検出回路43はそれぞれのフォトダイオード 44の出力電圧を比較する回路をそなえており、出

力電圧を比較することによって被検部1Aの中心 4.図面の簡単な説明 が当接面 2 A の中心から外れた距離即ち A X 、 A Yを検出することができる。この被検部IAの中 心が当接面2Aの中心から外れた距離即ち△X、 ΔΥを示す信号はステージ制御回路52に入力され ており、ステージ制御回路52は上記信号によって XYステージ51に搭載した摄像素子32の中心と、 4分割光検知器42が検知した被検部 1 A の中心と を合致させるようにXYステージ51をX方向また はY方向に駆動する。

かかる指紋センサによっで撮影された指紋像は 第5図に示す如く無駄な部分が無くなり、攝像の 分解能を容易に向上させることが可能になると共 に照合に要する時間を短縮させることができる。

(発明の効果)

上述の如く本発明によれば摄像パターンの分解 能を改善し装置を高性能化すると共に、照合時間 を短縮させる指紋センサを提供することができる。

第1図は本発明の基本模成を示すプロック図、 第2図は従来の指紋センサにおける問題点を示 才図.

第3図は本発明の一実施例を示すプロック図、 第4図は4分割光検知器を示す図、 第5図は本発明の指紋センサによる指紋像の例、 第6図は従来の指紋センサを示す原理図、 である。図において

1Aは被検部、 1は指(被検体)、

2 は指紋入力部、 2Aは当接面、

3 は指紋提像部、 4 は位置検出部、

5 は摄像素子移動部、21 は透明平板、

22は光源、

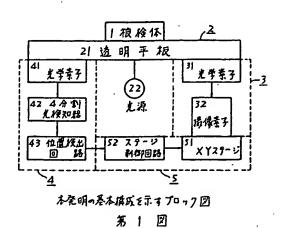
31、41はホログラム回折

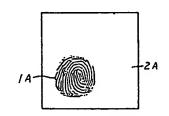
格子 (光学素子)、

32は退俊素子、 42は4分割光検知器、 43は位置検出回路、 44はフォトダイオード、 51 は X Y ス テージ、 52はステージ制御回路、

をそれぞれ患す。

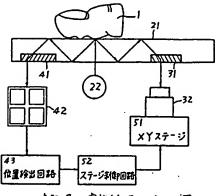
代理人 松岡宏四郎 弁理士



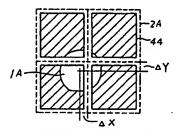


使来の指紋セングにおける問題点を示す図

第 2 図



本発明の一実施例を示すブロック図 第 3 図

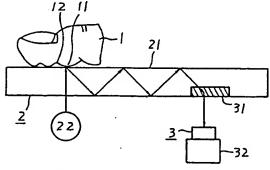


4分割光検知器を示す図 第 4 図



本発明の指紋センサによる指紋像の例

第 5 図



従来の指紋センサを示す原理図

第 6 図